



**International  
Standard**

**ISO 19383**

**Atomic layer deposition — Chemical  
characteristics and related process  
specifications of atomic layer  
deposition precursors**

*Dépôt de couches atomiques — Caractéristiques chimiques et  
spécifications de processus associées des précurseurs pour le  
dépôt de couches atomiques*

**First edition  
2026-06**

**Pour plus d'infos, merci de nous contacter.**

**Association Sénégalaise de Normalisation**

4 Avenue Jean Jaurès, Immeuble El Hadj Omar DIA, 6 ème Etage  
Dakar - SENEGAL

**Tel: +221 33 829 58 25**

**Email: [asn@asn.sn](mailto:asn@asn.sn)**